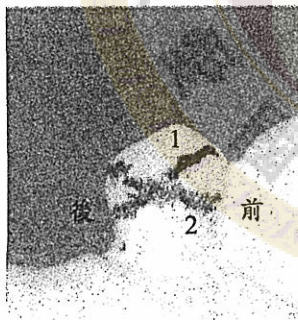


1. 請描述在全口活動義齒製作中(A) laboratory remount 及(B) clinical remount 的 (a) 目地, (b) 時機 及 (c) mounting index of 上顎及下顎義齒。(10分)
2. 若一個全口活動義齒的病患在置入義齒後抱怨吞嚥困難 (swallowing difficulty), 請列舉這個病患有可能遭遇到什麼義齒製作上的問題? (10分)
3. 請列舉在全口活動義齒製作中(a)上顎及(b)下顎的那些區域必須緩壓 (relief), 以減少使用時的不適。並解釋為何這些區域必須緩壓? (10分)
4. 在全口活動義齒製作中使用零度牙 (zero degree artificial teeth) 有何優點? 有何缺點? 使用的適應症 (indication) 為何? 若要達到雙側平衡咬合 (bilateral balanced occlusion), 有什麼方法可以使用? 請列舉。(10分)
5. 何謂 postdam area? 何謂 retromylohyoid curtain? 對全口活動義齒的製作有何重要性? 請加以闡釋之。(10%)
6. 甚麼是雙途徑局部活動義齒設計(dual path RPD design), 使用的時機為何及如何使用?(10%)
7. 請比較局部活動義齒治療中選擇性組織配置印模法(selective tissue placement impression method)和功能性印模法(functional impression method)不同之處及使用的時機。(10%)
8. 下圖為局部活動義齒製作過程中, 在下顎第一小白齒上進行析量的情形, 醫師在模型上畫了兩條析量線(survey lines)的情形



- (1) 請問他為什麼畫兩條析量線? (2%)
- (2) 析量線 1 的目的? (2%)
- (3) 析量線 2 的目的? (2%)
- (4) 請問在析量置入途徑(path of insertion) 時, 此模型的前後傾斜情形是? (2%)
- (5) 如何避免產生兩條析量線? (2%)

9. 請描述局部活動義齒的 guiding plate 可以提供的功能。(10%)
10. 請敘述你對 maxillary implant overdenture 的認識與看法。(10%)

試題隨卷繳回